

引用信息: Zhu Jun; Wang Shao-Jie; Ma Li; Chen Zhi-Quan. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999, 15(11): 1053-1056 [朱俊; 王少阶; 马莉; 陈志权. 物理化学学报, 1999, 15(11): 1053-1056]

[本期目录](#) | [在线预览](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

## 研究简报

用正电子谱学研究USY沸石中二次孔的脱水

朱俊; 王少阶; 马莉; 陈志权

武汉大学物理系, 武汉 430072

摘要:

关键词: 用电子湮没谱学 USY沸石 脱附

收稿日期 1999-04-13 修回日期 1999-07-07 网络版发布日期 1999-11-15

通讯作者: 王少阶 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(1439KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

[▶ 用电子湮没谱学](#)

[▶ USY沸石](#)

[▶ 脱附](#)

本文作者相关文章

[▶ 朱俊](#)

[▶ 王少阶](#)

[▶ 马莉](#)

[▶ 陈志权](#)